®日本国特許庁(JP)

①特許出願公開.

② 公開特許公報(A) 平4-159043

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成 4年(1992)6月2日

B 23 Q 3/08

明者

A 7632-3C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

⑤発明の名称 真空チャック

②特 顧 平2-284257

生

②出 願 平2(1990)10月24日

@発 明 者 菅 野 誠 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

司 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

②発 明 者 金 子 **数** 夫 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

大

竹

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 細 書

1.発明の名称

72発

真空チヤツク

- 2.特許請求の範囲
 - 1. 真空発生源を介して吸引し、加工物を吸着する真空チャックにおいて、

前記加工物の大きさや形状に合つた領域を吸引できるように前記真空チャックを多層にし、吸着上盤と吸着下盤の位相を変えることにより吸着面を変えられることを特徴とする真空チャック。

- 2. 請求項1において、搬送装置のハンドリング として使用する真空チャック。
- 3、請求項1において、前記吸着上盤の吸着部を 任意の閉鎖された溝により吸引する真空チャック。
- 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、工作機械での加工物保持用真空チャックあるいは、各種製送装置用の真空吸着方法に

係り、特に、被吸着材の大小や形状にかかわらず 好適な吸着面を得る真空チヤツクに関する。

〔従来の技術〕

世来の真空チャックは、特開昭 62 - 1980 34 号公報および特開昭 63 - 169 28 6号 公報に記載のように、真空ポップに接続される貫通孔が各溝に独立に開けられている形状や、接触をその縁部近傍のみを吸引する方法が挙げられている。しかし、このような世来の方法では、大きさの異なる被吸着材に対して対応が難かしく、真空引用孔の遮蔽の必要がある。

[発明が解決しようとする課題]

上記世来技術は、被吸着材8の大きさに合合せるように吸着面上の滞6と真空引用孔5の位置が水水られるような点については考慮されておらずが、吸着面の全体を吸引する方法であり、被吸着初必でありな真空引用孔5をふさぎ遮蔽するがに要空引用孔5をかさぎょうに、真空チャックを多層にせ吸引ができるように、真空チャックをあるいは

平行移動等の相対変位を与えることにより、被吸着材 8 の大きさに合せた部分を吸引することができるように溝 4 , 真空引用孔 5 を配置し、相対変位を与えることにより、被吸着材 8 以外の部分の遮蔽を必要とせず、作業効率の良い、真空チャックを提供することができる。

[課題を解決するための手段]

域となり、重り合う領域を円周方向への回転で変 化させることで、被吸着材 8 の大小に合せた領域 を吸引することができる。

〔実施例〕

以下、本発明の一実施例を第1回,第2回,第 3回,第4回,第5回により説明する。

第1回は、真空ポンプに接続される貫通孔3を 設け、放射状に等分の溝4を持つ吸着下盤1に真 空引用孔5を配し、輸状の溝6を持つ吸着上盤2 を重ね合せた平面図である。放射状の溝4は円周 方向にある角度で堀込まれており、貫通孔3を介 して真空ポンプにより溝4内全体が吸引される。

吸着上盤2との結合は放射状の溝4以外の部分で面結合される。面結合される部分の平面度、および表面組さの精度を向上させることで結合面からの空気の流出を低く押えることができ、放射状の溝4内は食圧を保つことが可能となる。

第2回は、第1回の縦断面図で、放射状の溝4 を持つ吸着下盤1と真空引用孔5を配し、輸状の溝6を持つ吸着上盤2の流路を現わした図で、真 より吸引される。よつて吸着上盤 2 に載置される 被吸着材 8 の大きさに合せた部分の近傍を吸引す ることができるため、被吸着材 8 以外の領域の面 の遮蔽を必要とせず、作業の段取時間の短縮や遮 蔵用の板などの部品が不要となり、作業効率の向 上が回れる。

(作用)

空ポンプにより吸引され、吸着上盤2の面上の被吸着材8を真空吸引する。

[発明の効果]

本発明によれば、真空チャックを多層構造とし 周方向、あるいは、平行移動等により相対変位を 与えることにより、真空吸引する領域を変えるこ とができるため、被吸着材8の大きさの違いや形 状の違いに合せた真空吸引が可能なため、被吸着

特開平4~159043 (3)

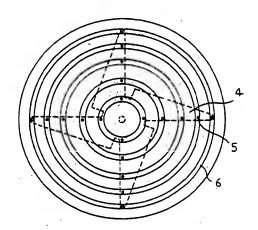
材 8 以外の面上の遮断を必要とせず、作業効率が 大幅に向上する。また、各種形状の加工品に対応 できるため、専用の遮蔽板を必要とせず、加工品 の価格を下げる効果もある。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例の真空チャックの正面図、第2回は、第1回の縦断面図、第3回は、第1回の縦断面図、第3回は、第1回の正面図の吸着上盤、吸着下盤を回転させた状態の正面図、第4回は、吸着上盤の吸着部を閉鎖した正面図、第5回は、第4回の縦断面図、第6回、第7回、第8回、第9回は従来の真空チャックの正面図および縦断面図である。

1 ··· 吸着下盤、 2 ··· 吸着上盤、 3 ··· 貫通孔、 4 ··· 放射状の溝、 5 ··· 真空引用孔、 6 ··· 輸状の溝、 7 ··· 真空チャック、 8 ··· 被吸着材。

代理人 弁理士 小川勝男



第1図

